SEP 0 3 2003 E

Approved for use through 10/31/2002, OMB 0651-0031							
	ct of 1995, no persons	s are required to re	U.S. Patent and T spond to a collection of inf	Approved rademark (	for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031 Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE nless it displays a valid OMB control number.		
Ondon-La appendix			Application Numb	١.	0/604,722		
TRANSMITTAL			Filing Date	0	8/13/2003		
	FORM	:	First Named Inven	<sub>itor</sub> H	ung-Jen Wei		
(to be used for all co	orrespondence afte	r initial filing)	Group Art Unit				
			Examiner Name				
Total Number of P	ages in This Subm	ission 3	Attorney Docket Nu	<sub>umber</sub> A	CMP0068USA		
		ENCL	OSURES (cf	neck all	that apply)		
Fee Transmittal Form  Fee Attached  Drawing  Licensin  After Final  Affidavits/declaration(s)  Extension of Time Request  Express Abandonment Request  Request		ng-related Papers to Convert to a broad Application of Attorney, Revocation of Of Correspondence		After Allowance Communication to Group  Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences  Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)  Proprietary Information  Status Letter  Other Enclosure(s) (please identify below):			
	SIGNATI	URE OF APPL	ICANT, ATTORNE	, OR AC	GENT		
Firm or Individual name	Firm or Winston Hsu, Reg. No.: 41,526						
Signature	noto	m Asi	1				
Date	Date 8/21/2003						
CERTIFICATE OF MAILING							
I hereby certify that this corre mail in an envelope addresse	I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231 on this date:						
Typed or printed name							
Signature				Date			

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

PTO/SB/17 (01-03)
Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

			d to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control numb  Complete if Known				
FEE TRANS	SMILIA	L	Application Number	10/604,722			
for FY	2002		Filing Date	8/13/2003			
Effective 01/01/2003. Patent fees are			First Named Inventor	Hung-Jen Wei			
	<del></del>		Examiner Name				
Applicant claims small entity status	. See 37 CFR 1.27		Art Unit				
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 0.00			Attorney Docket No.	ACMP0068USA			
METHOD OF PAYMENT (check all that apply)			FEE CALCULATION (continued)				
Check Credit card Money Other None			ADDITIONAL FEES				

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)					FEE CALCULATION (continued)				
Check	er None	3. ADDITIONAL FEES							
Deposit .		Large f	Large Entity   Small Entity						
Deposit	Account.			Fee	Fee		Fee	Fee Description	
Account	50-0801			Code 1051	( <b>\$</b> ) 130	<b>Code</b> 2051	(\$) 65	Surcharge - late filing fee or oath	Fee Paid
Number Deposit				1051	50	2052		Surcharge - late filling fee or balling fee or	<del></del>
Account	North Ameri	ica International Paten	t Office	1052	ວບ	2052		cover sheet	
Name The Commiss	oner is author	ized to: (check all that ap	oply)	1053	130	1053		Non-English specification	<u> </u>
	(s) indicated bel		verpayments	1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for ex parte reexamination	<del></del>
Charge any	additional fee(s	s) during the pendency of	this application	1804	920*	1804		Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
Charge fee	(s) indicated bel	low, except for the filing	fee	1805	1,840*	1805		Requesting publication of SIR after	
to the above-id	entified deposit	account.			1,010	1000	.,0 10	Examiner action	<del></del>
	FEE C	ALCULATION		1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	1
1. BASIC F				1252	410	2252	205	Extension for reply within second month	├──┤
Large Entity S	mall Entity			1253	930	2253	465	Extension for reply within third month	<b>├</b> ───┤
	Fee Fee Code (\$)	Fee Description	Fee Paid	1254	1,450	2254	725	Extension for reply within fourth month	
1001 750	2001 375	Utility filing fee		1255	1,970	2255	985	Extension for reply within fifth month	<u> </u>
1002 330	2002 165	Design filing fee	<del></del>	1401	320	2401	160	Notice of Appeal	
1003 520	2003 260	Plant filing fee	<del></del>	1402	320	2402	160	Filing a brief in support of an appeal	
1004 750	2004 375	Reissue filing fee	<del></del>	1403	280	2403	140	Request for oral hearing	
1005 160	2005 80	Provisional filing fee		1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	L
	•	UBTOTAL (1) (\$) 0	00	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
				1453	1,300	2453	650	Petition to revive - unintentional	
2. EXTRA (	CLAIM FEES	S FOR UTILITY AND		1501	1,300	2501	650	Utility issue fee (or reissue)	
		Extra Claims below		1502	470	2502	235	Design issue fee	
Total Claims	-20*	"⋾┟▃▃▍ <b>╳</b> ┟▃▃	_  =	1503	630	2503	315	Plant issue fee	
Independent Claims	-3*	•=	<u>┛┫</u>	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	
Multiple Depe	ndent		] =[]	1807	50	1807	7 50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity				1806	180	1806	3 180	Submission of Information Disclosure Stmt	
Fee Fee Code (\$)	Fee Fee Code (\$)	Fee Description		8021	40	802	1 40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1202 18	2202 9			1809	750	2809	375	Filing a submission after final rejection	$\Box$
1201 84	2201 42	•				1		(37 CFR 1.129(a))	<u> </u>
1203 280	2203 140	• •	•	1810	750	2810	375	For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))	l l
1204 84	2204 42	** Reissue independer over original patent	nt claims	1801	750	2801	375	<u> </u>	
1205 18	2205 9	** Reissue claims in ea		1802	900	1802	900	, ,	
Ī	61.5	TOTAL (0)	0.00	Other	fee (sp	ecify) _			
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00				*Redu	uced by	Basic	Filing F	ee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	

SUBMITTED BY							(Complete	(if applicable)
Name (Print/Type)	Winston Hsu	/	1 -	4	Registration No. (Attorney/Agent)	41,526	Telephone	886289237350
Signature		\ \	ans	on	Hoen		Date	8/29/20

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

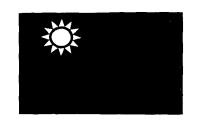


Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

# **DECLARATION** — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:			
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO
092102065	Taiwan, R.O.C.	01/29/2003		

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



# 25 25 25 25



# 中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 01 月 29 日

Application Date

申 請 案 號: 092102065

Application No.

申 請 人:明基電通股份有限公司

Applicant(s)

局 長

Director General



發文日期: 西元 2003 年 5 月 9 日

Issue Date

發文字號: 09220462660

Serial No.





申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄)	由本局填	發明專利說明書
_	中文	具有可分散熱能之不可見光反射片之投影顯示裝置
發明名稱	英文	IMAGE PROJECTION SYSTEM WITH AN INVISIBLE-LIGHT REFLECTOR FOR HEAT DISSIPATION
	姓 名 (中文)	1. 魏宏任
=	(英文)	1.Wei, Hung-Jen
發明人 (共3人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
(3,0,0)	住居所(中文)	1. 南投縣南投市育樂路一一四巷一0七號
	住居所 (英 文)	1. No. 107, Lane 114, Yu-Lo St., Nan-Tou City, Nan-Tou Hsien, Taiwan, R.O.C.
	姓 名 (中文)	1. 明基電通股份有限公司
	姓 名 (英文)	1. BenQ Corporation
Ξ	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
申請人 (共1人)		
		1. No. 157, Shan-Ying Road, Kweishan, Tao-Yuan Hsien, Taiwan, R. O. C.
	代表人 (中文)	1. 李焜耀
	代表人 (英文)	1.Lee, Kuen-Yao

申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄)	由本局填	發明專利說明書
_	中文	
發明名稱	英文	
	姓 名(中文)	2. 周智章 3. 林明坤
Ξ.	姓 名 (英文)	2. Chou, Chih-Chang 3. Lin, Ming-Kuen
發明人 (共3人)	國籍(中英文)	2. 中華民國 TW 3. 中華民國 TW
(9,0/5)	住居所 (中 文)	<ol> <li>台北縣土城市金城路一段一二九巷十三號一樓</li> <li>雲林縣台西鄉海豐路八之十二號</li> </ol>
	住居所 (英 文)	2.1F, No. 13, Lane 129, Sec. 1, Chin-Cheng Rd., Tu-Cheng City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C. 3.No. 8-12, Hai-Feng Rd., Tai-Hsi Hsiang, Yun-Lin Hsien, Taiwan,
	名稱或 姓 名 (中文)	R. O. C.
	名稱或 姓 名 (英文)	
=	國 籍 (中英文)	
申請人 (共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	
	住居所 (營業所) (英 文)	
	代表人 (中文)	
	代表人(英文)	



## 四、中文發明摘要 (發明名稱:具有可分散熱能之不可見光反射片之投影顯示裝置)

本發明提供一種投影顯示裝置,其包含有用來產生一照明光束的一光源(Light Source)、一反射罩(Reflecting Housing)、以及一不可見光反射片(Invisible-Light Reflector)。反射罩具有一開口(Opening),並於該反射罩內形成一收納空間,該光源設置於該收納空間內,使該光源產生之照明光束沿著一光徑(Optical Path)行進而自該開口脫離該收納空間會之一反射位置上,且該不可見光反射片之法線與該光徑同人對位置上,且該不可見光反射片之法線與該光徑同人類位置上,用該開口釋出之照明光束中的不可見允反射回該反射罩收納空間之內。

伍、(一)、本案代表圖為:第2圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

30 投影顯示裝置 32 光源 34 反射罩

六、英文發明摘要 (發明名稱: IMAGE PROJECTION SYSTEM WITH AN INVISIBLE-LIGHT REFLECTOR FOR HEAT DISSIPATION)

An image projection system includes a light source for generating a light beam, a reflecting housing, and an invisible-light reflector, The reflecting housing includes an opening and forms an accommodating space for accommodating the light source so that the light beam can emit from the opening along an optical path. The invisible-light reflector, whose normal is





四、中文發明摘要 (發明名稱:具有可分散熱能之不可見光反射片之投影顯示裝置)

36 影像模組

38 不可見光反射片

六、英文發明摘要 (發明名稱: IMAGE PROJECTION SYSTEM WITH AN INVISIBLE-LIGHT REFLECTOR FOR HEAT DISSIPATION)

arranged to form an acute angle with the optical path, is installed at a reflecting position is ersecting with the optical path outside the opening of the reflecting housing. Therefore, the invisible light of the light beam will be reflected back to the accommodating space by the invisible-light reflector without any destruction caused by the invisible light.



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
		無	
		7	
二、□主張專利法第二十五	條之一第一項優先	.權:	
申請案號:		<b>L</b>	
日期:		無	
三、主張本案係符合專利法	<b>第一十</b>	]第一款但建成[]第	一数伊建坦定文帕問
	另一 <sup>1</sup> 保另一块L	] 另一	一秋仁百死足之朔间
日期:			
四、□有關微生物已寄存於	國外:		
寄存國家:		無	
寄存機構:		<del>////</del>	
寄存日期:			
寄存號碼:		See A. Marsh	
□有關微生物已寄存於	國內(本局所指定:	之寄存機構):	
寄存機構:		無	
寄存日期:		***	
寄存號碼:			
□熟習該項技術者易於	獲得,不須奇存。		
MINING THE BEAUTY OF THE STREET WAS THE STREET WITH THE			

## 五、發明說明 (1)

發明所屬之技術領域:

本發明提供一種投影顯示裝置,尤指一種包含一以預設角度及位置設置之不可見光反射片,來分散熱能的投影顯示裝置。

# 先前技術

隨著光電相關科技的不斷進步,投影裝置已廣泛地應用於各種場合。目前投影機有三大主流,映像管(CRT)高溫多晶矽穿透式液晶面板(LCD)、以及以數位微鏡裝置(DMD)為基礎的數位光源處理器(DLP)三大類,另外被各界視為潛力新星的反射式液晶(LCOS)微型顯示器也有機會在投影技術產業上佔一席之地。但無論使用哪一種投影技術,投影機的基本原理大致上都與投影片或份別,即都是使用一個高亮度燈泡流、分光鏡通一些特定的光學成像系統,例如濾鏡在設計投影、通過一些特定的光學或將壁上。的考量是於,光線鏡影裝置時,光線亮度通常是一個重要的效果也越好。

請參閱圖一,圖一為一習知投影顯示裝置10之示意圖,投影顯示裝置10包含有一光源12、一反射罩





# 五、發明說明 (2)

14(Reflecting Housing)、一影像模組 16、以及一光學元件 18,在有些架構中會另外設置一玻片 20作為成像所需之三色濾光片 (R、G、B color wheel)或單純的保護用玻片。一光源 12用來產生一照明光束,反射罩 14可為一機球型 (Elliptic)反射罩 14,而光源 12就設置於橢球型反射罩 14内的一焦點位置上,且反射罩 14内形成一收納空間並具有一開口 (Opening),光源 12設置於收納空間內,使得光源 12產生之照明光束在經橢球型反射 14反射罩 14反射罩 14反射空間。影像模組 16包含有複數個可控制之反射的分式調變照明光束以產生一內含有影像之投影光束,而光學元件 18包含如雙色鏡、以及投影鏡頭用來將內含有影像之投影光束聚焦並輸出成像。

光源系統在投影裝置的設計上是一個重要的考量,直接影響到的是投影設備投影影像的品質,因此有許多的習知技術在光源系統,也就是在圖一中光源 12及反射罩 14架構的設計上著墨。例如 Yeh等人提出的 US Patent No. 6,281,620, "Lamp with IR reflectivity"即利用具有能將紅外光反射的燈泡,將反射後的紅外光熱量集中ച燈絲上以增加發光效率。在 Watanabe等人所提出的US Patent No. 6,398,367, "Light source device and projector using the light source device"中,將圖





## 五、發明說明(3)

一習知技術中的光源12及反射罩14架構以可拆換的方式 安装,提供更緊密的封裝以避免漏光,並在反射罩 14的 開口平面覆蓋一透明的鏡片 (front glass),用來防止當 光源 12因過熱或撞擊碎裂而影響到投影顯示裝置 10內部 其他的成像原件,包括影像模組16及光學元件18。另外 在 Peterson等 人 提 出 的 US Patent No. 6,185,047, "Image projection system packaged to operate lying flat with a very low profile"中,如同圖一之 架構中所述,在於距離反射罩14之開口平面一預定距離 之位置上但偏斜一角度設置一濾光片(color wheel)20, 以一預設之高轉速運行輸出成像所需之三色光,並在表 面鍍上一反射紫外線的鍍膜,以避免紫外光損壞圖一投 影顯示裝置 10內部的影像模組 16及光學元件 18。類似阻 隔紫外線進入投影顯示裝置10內部之影像模組16及光學 元件 18的設計也在 Reis等人提出的 US Patent No. 6,299,310, "Luminous intensity detection and control system for slit lamps and slit lamp projections"中 出 現 。

上述的習知技術在現今欲利用大幅提高光源之光強度以增加成像亮度的考量下已顯的左支右絀,首先,若將尤源的功率由原先的一百餘瓦(W)大幅提升為超過兩百瓦,甚至三到四百瓦的高功率出光時,在圖一投影顯示裝置中就出現了關鍵的散熱問題(heat dissipation)。





#### 五、發明說明 (4)

# 發明內容

因此本發明的主要目的在於一種包含有一以預設角度及位置設置之不可見光反射片的投影顯示裝置,來分散投影顯示裝置之熱能,以解決上述問題。

本發明之投影顯示裝置利用在系統中設置一不可見光反射片,將包含有過量的紅外光熱能及紫外線之照明光東主要阻隔於一反射罩所形成之收納空間內,以避免投影顯示裝置內的其他元件毀損,且不可見光破壞投影顯一預設之位置及角度設置,可避免不可見光破壞投影顯示裝置之光源及反射罩等裝置。





## 五、發明說明 (5)

本發明之目的為提供一種投影顯示裝置,該投影顯示裝置包含有一光源 (Light Source),用來產生一照明光東;一反射罩 (Reflecting Housing),其具有一開口(Opening),該反射罩內形成一收納空間,該光源設置於該收納空間內,使該光源產生之照明光東沿著一光徑(Optical Path)行進而自該開口脫離該收納空間;以及一不可見光反射片 (Invisible-Light Reflector),設置於該反射罩開口外與該光徑交會之一反射位置上,且該不可見光反射片之法線與該光徑間具有一預設夾角,將由该開口釋出之照明光東中的不可見光反射回該反射罩收納空間之內。

本發明之另一目的為提供一種投影顯示裝置,其包含有一光源(Light Source),用來產生一照明光東;一橢球型反射罩(Reflecting Housing),其具有一開口(Opening),該反射罩內形成一收納空間,該光源收納於該收納空間內,使該光源產生之照明光東沿著一光徑(Optical Path)行進而自該開口脫離該收納空間;一影像模組,其包含有複數個可控制的光學反射面,用來調變該照明光東,以產生一內含有光學影像之投影光東;以及

一不可見光反射片 (Invisible-Light Reflector),設置於該反射罩開口與該影像模組之間且該不可見光反射片





## 五、發明說明 (6)

與該光徑交會之一反射位置上,且該不可見光反射片之法線與該光徑間具有一預設夾角,將由該開口釋出之照明光東中的不可見光反射回該反射罩收納空間之內。

# 實施方式

本發明所揭露之投影顯示裝置是具備高功率光源的投影顯示裝置,而在光源所產生的照明光束中,除了可產生影像的可見光成分之外,還包含了對電子元件和部分光學元件有損害性的不可見光成分,主要包含低頻波





#### 五、發明說明 (7)

段的紅外光及高頻波段的紫外線,紅外光會產生熱能而紫外線會造成分子鍵的破壞,強度愈高的照明光束意味著紅外光及紫外線的成分也愈多,因此,所有不可見光成分所造成的損壞現象在高功率的光源出光照射下會變得更加嚴重。

請參閱圖二,圖二為本發明投影顯示裝置30之一實 施例的示意圖,投影顯示裝置30包含有一光源(Light Source)32、一反射罩 (Reflecting Housing)34、一影像 模組 36、以及一不可見光反射片(Invisible-Light R'flector)38。光源32是用來產生一照明光束,反射罩 34具有一開口(Opening),且在反射罩 34內形成一收納空 間 , 光源 32則設置於此收納空間內, 使光源 32產生之照 明光束沿著一光徑 D行進而自開口脫離收納空間;影像模 組 36包含有複數個可控制的光學反射面,用來調變照明 光束以產生一內含有光學影像之投影光束,影像模組36 可為一數位式微鏡面裝置(Digital Micro-mirror Device)或一液晶顯示面板。不可見光反射片 38設置於反 射罩 34之 開口與影像模組 36之間,且位於與光徑 p交會之 一反射位置上,不可見光反射片 38可將由開口釋出之照 明光束中的不可見光反射回反射罩 34之收納空間之內 而如圖二所示,不可見光反射片 38在設置時,此不可見 光反射片 38之法線 N與光徑 p間 具有一預設夾角 $\theta$ ,且此 預設夾角 θ 之值不為 0度。





#### 五、發明說明 (8)

承上所述,本發明重要的技術特徵即在於不可見光 反射片 38的設置於相當接近於反射 34開口,且位於不可見光 反射片 38設置於相當接近於反射 34開口,與光 徑 p交會之一反射位置 R上,因此沿著光徑 p行進而由開口 釋出之照明光東絕大部分必會受到不可見光反射片 38的 阻擋,而不可見光反射片 38則能从之收射片 38的 的不可見光反射單 34所形成之收納空間之未中 的光反射 可見光 成的 以 避免投影顯示裝置 30內的影像模組 36受到照明光 累置不可 見光 破壞性之不可見光所影響,如前所述,若未裝置 身份 被壞性之不可見光所影響,不可見光之 月光 38以施予完善的隔離,不可見光之紅 月光 38以施予完善的隔離,不可見光之 月光 36的温度而紫外光會破壞影像模組 36的結構。

再者,不可見光反射片 38在設置時必須偏斜一特定角度,請繼續參閱圖二,不可見光反射片之法線 N(此法線 N垂直於不可見光反射片)與光徑所形成之預設夾角為一不為 0度之銳角夾角 (Acute Angle),且在考量實上投影顯示裝置 30整體的設計及對相關情況加以模擬,上投影顯示裝置 30整體的設計為小於 45度,請注意,此不可見光反射片 38偏斜一角度 θ 之設置實為本發明一要的技術特徵,原理描述請見圖三 (a)及圖三 (b),圖三(a)為圖二不可見光反射片設置之預設夾角 θ 為 0度時之實施例的示意圖,投影顯示裝置 30另包含一連接於光源





#### 五、發明說明 (9)

32之 燈 柱 40,而 圖 三 (a)實 施 例 之 反 射 罩 34係 為 一 橢 球 型 (Elliptic)反射罩 34, 光源 32則設置於橢球型反射罩 34 內的一焦點位置,由於橢圓的光學性質即為由其中一焦 點發出的光必會聚集至另一焦點,由於不可見光反射片 以垂直於光徑 p設置的緣故,使得燈柱 40的位置又位於接 近非光源 32所在的另一焦點的鏡像位置時,由不可見光 反射片 38所反射回收納空間內的不可見光成分就會集 於燈柱 40之上或附近而造成燈柱 40的損壞,另外, 反射回來的不可見光成分很可能再次經橢球型反射罩 34 的 反 射 而 集 中 於 光 源 32之 上 或 附 近 , 造 成 光 源 32的 捐 埂。請參閱圖三(b),圖三(b)為圖三(a)不可見光反射片 設置之預設夾角 $\theta$ 不為0度之實施例的示意圖,由於此不 為 0度之銳角夾角,使得由不可見光反射片 38所反射回收 納空間內的紅外線成分不會集中於燈柱 40之上,以及偏 離 了 光 徑 p, 另 外 , 適 當 調 整 預 設 夾 角 θ 的 角 度 , 可 使 得 不可見光反射片 38所反射回收納空間內的紅外線成分亦 不會集中於反射罩 34之上。

請參閱圖四,圖四為本發明投影顯示裝置 50之另一實施例的示意圖,在本實施例中說明了本發明之技術特徵在不同樣式的反射罩 54下仍能充分發揮其分散熱能的功能。投影顯示裝置 50亦包含有包含有一光源 52、一反射罩 (Reflecting Housing) 54、一影像模組 56、一不可見光反射片 58(Invisible-Light Reflector)、以及一燈





## 五、發明說明 (10)

柱 60。 光 源 52是 用 來 產 生 一 照 明 光 束 , 反 射 罩 54具 有 一 開口(Opening),且在反射罩 54内形成一收納空間,光源 5 2則 設 置 於 此 收 納 空 間 內 , 使 光 源 5 2產 生 之 照 明 光 束 沿 著一光徑 D行進而自開口脫離收納空間;影像模組 56包含 有複數個可控制的光學反射面,用來調變照明光束以產 生一內含有光學影像之投影光束。與前述實施例的差異 之處在於,本實施例之反射罩 54只需為一二次曲面反射 罩 54,包含一圆形或一橢圓形曲面,甚至包含一對稱式 拋物曲面,而光源52設置於二次曲面之收納空間內的焦 點位置上,使光源52產生之照明光束實質平行地 (Cubstantially Parallel)沿著一光徑 p行進而自開口脫 離 收 納 空 間 , 而 不 可 見 光 反 射 片 58亦 設 置 於 反 射 罩 54開 口外與光徑p交會之一反射位置R上,且不可見光反射片 58之法線 N與光徑間仍具有一預設夾角 $\theta$ ,將由開口釋出 之照明光束中的不可見光反射回收納空間內,同樣由於 此不為0度之預設夾角 $\theta$ ,使得不可見光反射後集中於偏 離焦點之一預設散熱位置川,避免破壞位於焦點上之光源 52, 同時也使得不可見光反射後不會集中於燈柱60之 上 當然預設夾角θ的角度在適當調整下,不可見光反 射片 58所反射回收納空間內的不可見光成分亦不會集中 於反射罩 54之上,如此一來,在避免不可見光中之紅外 線 及 紫 外 線 成 分 逸 出 收 納 空 間 破 壞 影 像 模 組 56的 同 時 , 也 完 善 維 護 了 光 源 52、 燈 柱 60、 以 及 反 射 罩 54的 正 常 運 作。





#### 五、發明說明(11)

上述本發明投影顯示裝置之所有實施例中的光源、 反射罩、以及不可見光反射片係可設計為一體成型之結 構 , 請 參 閱 圖 五 (a)及 圖 五 (b), 圖 五 (a)及 圖 五 (b)分 別 為 本 發 明 包 含 反 射 罩 74以 及 不 可 見 光 反 射 片 78之 一 具 體 實施例的外觀側視圖及三視圖,而另有一光源位於反射 罩 74内, 本實施利亦另包含一支撑殼體70,光源(不可 見)、反射罩74、支撑殼體70、以及不可見光反射片 所有元件係設計為一體成型之結構。圖五(a)及圖五(b) 清楚顯示不可見光反射片 $78以一不為0度之預設夾角<math>\theta$ 設 置 於 緊 貼 反 射 罩 74 開 口 的 位 置 , 而 不 可 見 光 反 射 片 78的 面積大小要能覆蓋住反射罩74之開口,以達阻絕不可見 光逸出之功效,而以不為 0度之預設夾角 θ 設置不可見光 反射片 78的 重要技術特徵及意義已於前述之所有實施例 中詳述,最後請注意,在實際實施時,不可見光反射片 78是 由 一 玻 片 (glass)鍍 上 複 數 層 薄 膜 而 產 生 反 射 不 可 見 光 的 功 效 , 由 於 光 源 產 生 之 照 明 光 束 功 率 過 高 , 不 可 見 光,尤其是紅外線的成分過高,為避免不可見光反射片 78損壞,可將複數層薄膜鍍於玻片上遠離反射罩 74開口 的那一面。

本發明所揭露之投影顯示裝置利用在系統中設置一不可見光反射片,將包含有過量紅外線及紫外線之照明 光東主要阻隔於反射罩所形成之收納空間內,以避免投





# 五、發明說明 (12)

影顯示裝置 50內的其他元件毀損,且不可見光反射片以與一光徑間成一預設夾角的方式設置,可避免不可見光破壞投影顯示裝置之光源、反射罩、燈柱等相關裝置。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利的涵蓋範圍。



## 圖式簡單說明

# 圖式之簡單說明

圖一為習知投影顯示裝置之示意圖

圖二為本發明投影顯示裝置之一實施例的示意圖

圖三(a)為圖二實施例之預設夾角為 0度時的解說示意圖。

圖三(b)為圖二實施例之預設夾角不為 0度 時的解說示意圖。

圖二為本發明投影顯示裝置之另一實施例的示意圖

圖五(a)為本發明投影顯示裝置一實施例之外觀側視

圖五(b)為本發明投影顯示裝置一實施例之外觀三視 圖。

# 圖式之符號說明

10、30、50 投影顯示裝置

12、32、52 光源

14、34、54、74 反射罩

16、36、56 影像模組

18 光學元件

20 玻片

38、58、78 不可見光反射片

40、60 燈柱



圖式簡單說明

70

支撐殼體



- 1. 一種投影顯示裝置,其包含有:
  - 一光源(Light Source),用來產生一照明光束;
- 一反射罩 (Reflecting Housing),其具有一開口 (Opening),該反射罩內形成一收納空間,該光源設置於該收納空間內,使該光源產生之照明光東沿著一光徑 (Optical Path)行進而自該開口脫離該收納空間;以及
- 一不可見光反射片(Invisible-Light Reflector), 設置於該反射罩開口外與該光徑交會之一反射位置上,且 該不可見光反射片之法線與該光徑間具有一預設夾角,將 由該開口釋出之照明光東中的不可見光反射回該反射罩收 納空間之內。
- 2. 如申請專利範圍第 1項之投影顯示裝置,其中該反射罩係為一橢球型 (Elliptic)反射罩,而該光源係設置於該橢球型反射罩內的焦點位置。
- 3. 如申請專利範圍第1項之投影顯示裝置,其中該不可見光反射片之法線與該光徑所形成之預設角度係為一不為0度之銳角夾角(Acute Angle),使得該不可見光反射片所反射回該收納空間內的紅外線成分不會集中於該反射罩之上。
- 4. 如申請專利範圍第 3項之投影顯示裝置,其中該投影顯示裝置另包含一燈柱,其係連接於該光源,其中該不可





見光反射片所反射回該收納空間內的紅外線成分不會集中於該燈柱之上。

- 5. 如申請專利範圍第3項之投影顯示裝置,其中該銳角夾角之度數小於45度。
- 6. 如申請專利範圍第1項之投影顯示裝置,其中該投影顯示裝置另包含一影像模組,其包含有複數個可控制的光學反射面,用來調變經過該不可見光反射片之照明光束,以產生一內含有光學影像之投影光束,其中經過該不可見光反射片之照明光束不含有紅外線成分。
- 7. 如申請專利範圍第6項之投影顯示裝置,其中該影像模組係為一數位式微鏡面裝置(Digital Micro-mirror Device)或一液晶顯示面板。
- 8. 如申請專利範圍第 1項之投影顯示裝置,其中該光源、該反射罩、以及該不可見光反射片係為一體成型之結構。
- 9. 一種投影顯示裝置,其包含有:
  - 一光源(Light Source),用來產生一照明光束;
- 一橢球型反射罩 (Reflecting Housing), 其具有一開口 (Opening), 該反射罩內形成一收納空間,該光源設置





於該收納空間內,使該光源產生之照明光東沿著一光徑 (Optical Path)行進而自該開口脫離該收納空間;

- 一影像模組,其包含有複數個可控制的光學反射面, 用來調變該照明光束,以產生一內含有光學影像之投影光東;以及
- 一不可見光反射片(Invisible-Light Reflector), 設置於該反射罩開口與該影像模組之間且該不可見光反射 片與該光徑交會之一反射位置上,且該不可見光反射片之 法線與該光徑間具有一預設夾角,將由該開口釋出之照明 光東中的不可見光反射回該反射罩收納空間之內。
- 10.如申請專利範圍第9項之投影顯示裝置,其中該不可見光反射片之法線與該光徑所形成之預設角度係為一不為0度之銳角夾角(Acute Angle),使得該不可見光反射片所反射回該收納空間內的紅外線成分不會集中於該反射罩之上。
- 11. 如申請專利範圍第10項之投影顯示裝置,其中該投影顯示裝置另包含一燈柱,其係連接於該光源,其中該不可見光反射片所反射回該收納空間內的紅外線成分不會集中於該燈柱之上。
- 12. 如申請專利範圍第9項之投影顯示裝置,其中該銳角夾角之度數小於45度。





- 13. 如申請專利範圍第9項之投影顯示裝置,其中該影像模組係為一數位式微鏡面裝置(Digital Micro-mirror Device)或一液晶顯示面板。
- 14. 如申請專利範圍第9項之投影顯示裝置,其中該光源、該反射罩、以及該不可見光反射片係為一體成型之結構。
- 15. 一種投影顯示裝置,其包含有:
  - 一光源(Light Source),用來產生一照明光束;
- 一二次曲面反射罩 (Reflecting Housing),其具有一開口 (Opening),該反射罩內形成一收納空間,該光源設置於該二次曲面之收納空間內的焦點位置,使該光源產生之照明光東實質平行地 (Substantially Parallel)沿著一光徑 (Optical Path)行進而自該開口脫離該收納空間;以及
- 一不可見光反射片(Invisible-Light Reflector),設置於該反射罩開口外與該光徑交會之一反射位置上,且該不可見光反射片之法線與該光徑間具有一預設夾角,將由該開口釋出之照明光束中的不可見光反射回該收納空間內,且該不可見光反射後集中於偏離該焦點之一預設散熱位置。

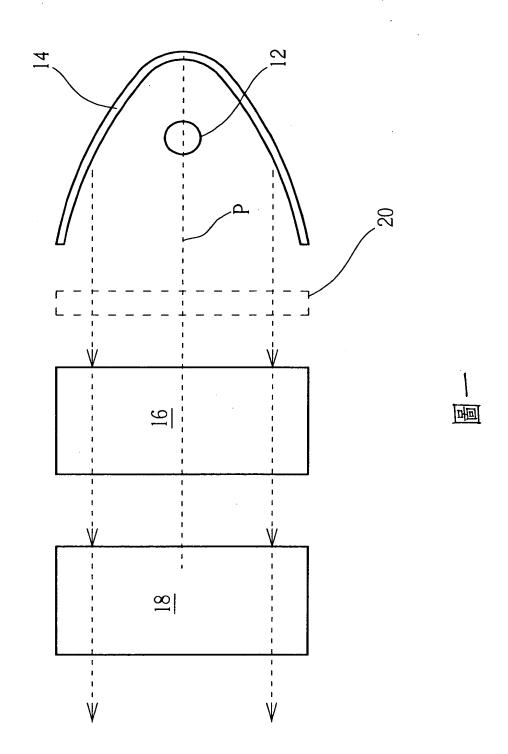


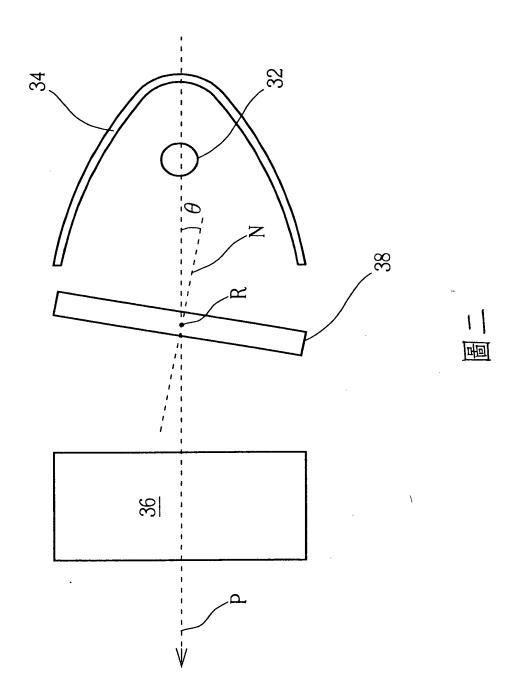


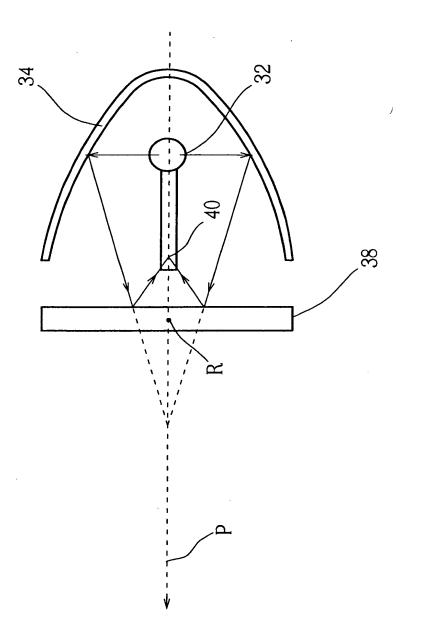
16. 如申請專利範圍第15項之投影顯示裝置,其中該二次曲面係為一圓形 或一橢圓形曲面。

17. 如申請專利範圍第15項之投影顯示裝置,其中該不可見光反射片係可反射該照明光束中之紅外線或紫外線。

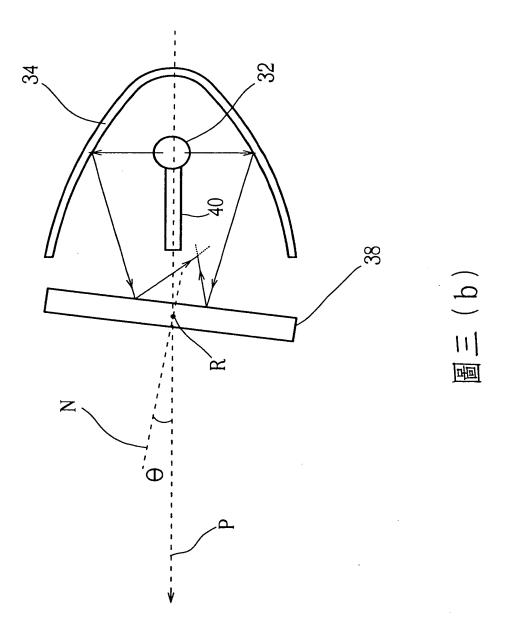


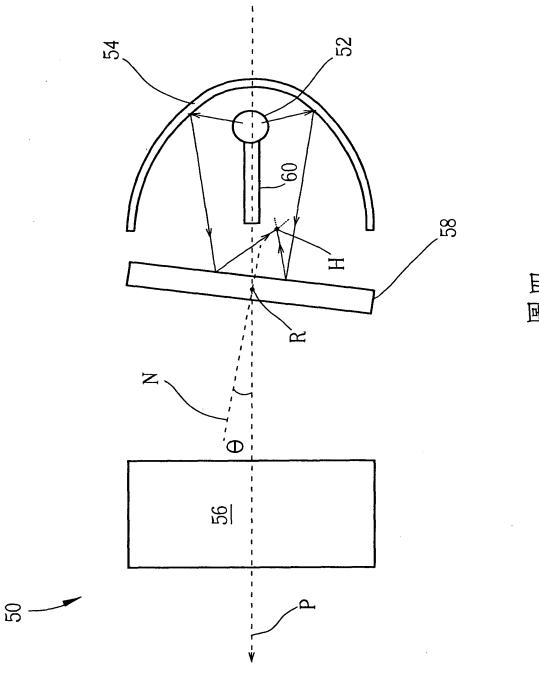




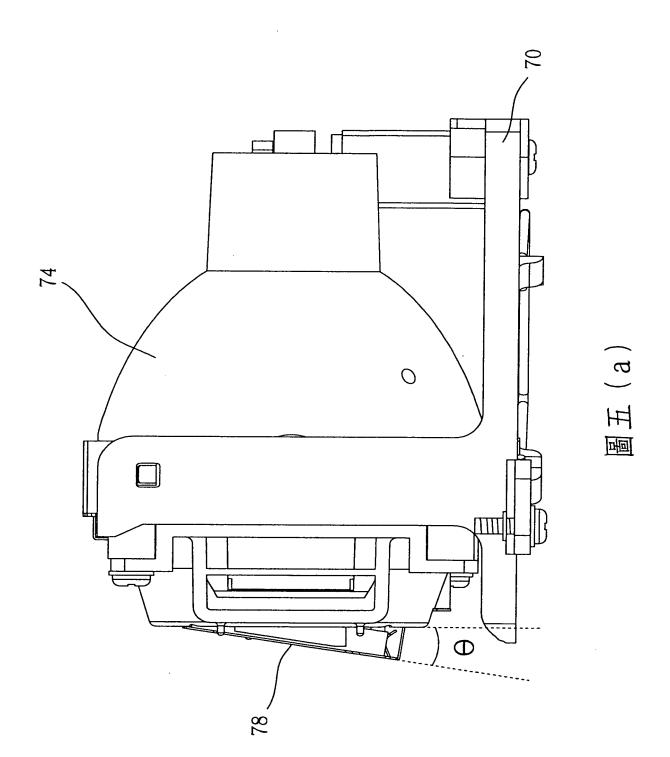


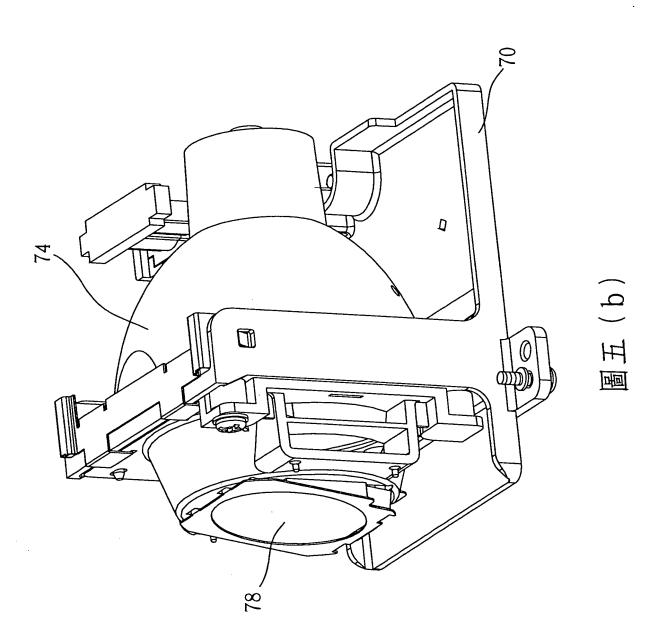
图三(a)



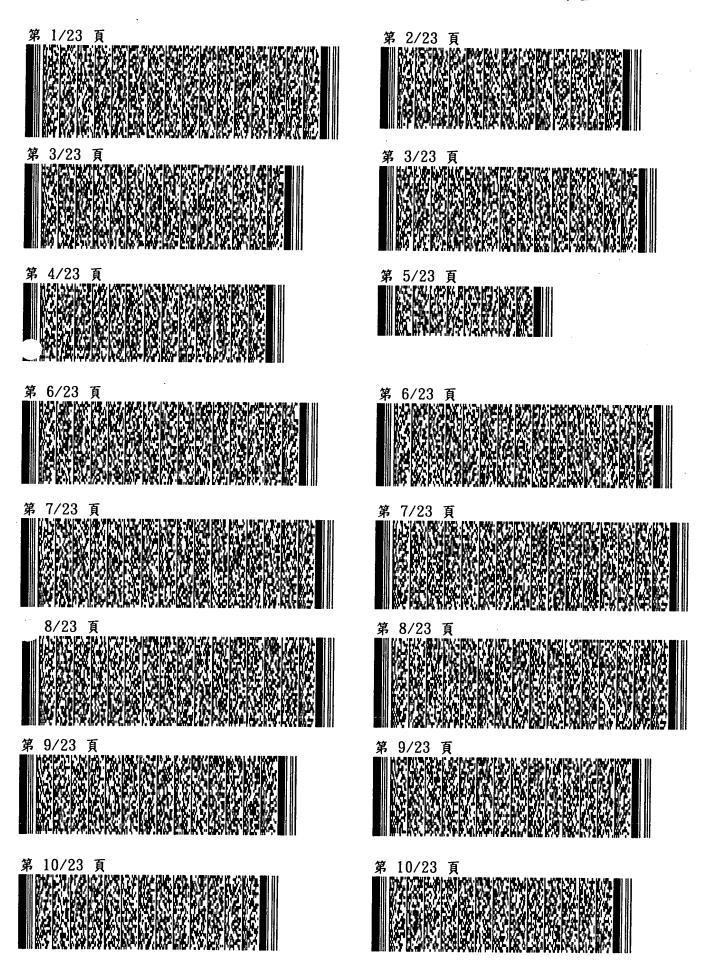


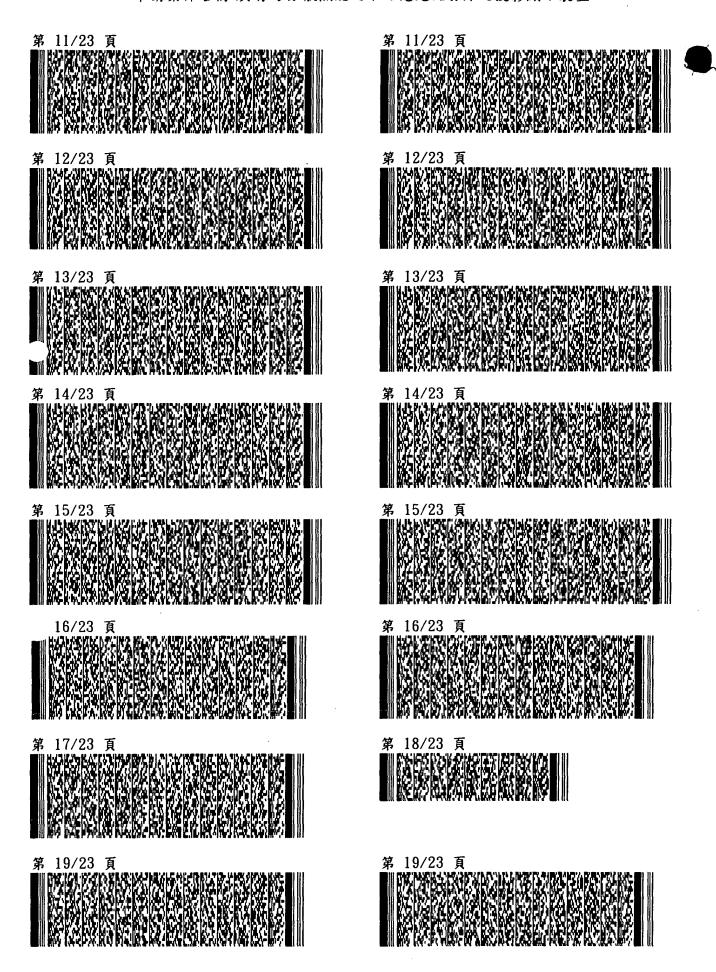
圖口





•





# 申請案件名稱:具有可分散熱能之不可見光反射片之投影顯示裝置

